———— ПЛАЗМОХИМИЯ ——

УДК 537.924

МЕХАНИЗМЫ ПРОЦЕССОВ ДЕСТРУКЦИИ ГЕПТАНА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ В СВЧ РАЗРЯДЕ

© 2019 г. Е. С. Бобкова^{*a*, *, О. А. Стоколос^{*a*}, А. Р. Гарифуллин^{*a*}}

^аРГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 119991, Москва, проспект Ленинский, дом 65, корпус 1, Россия *E-mail: lenabobkova777@gmail.com Поступила в редакцию 21.01.2019 г.

После доработки 20.02.2019 г. Принята к публикации 25.02.2019 г.

Предложен механизм деструкции и образования продуктов плазмохимического превращения н-гептана в результате обработки его СВЧ разрядом. В работе представлены химические реакции с образованием реакционноспособных частиц — свободных радикалов, которые образуют низкомолекулярные углеводороды, а также полиароматические структуры. Исследован состав продуктов газовой, жидкой и твердой фазы с помощью хромато-масс-спектрометрического анализа осадка, полученного выпариванием жидкой фазы после обработки н-гептана.

Ключевые слова: СВЧ разряд, гептан, обработка жидких углеводородов, механизм образования продуктов в плазме

DOI: 10.1134/S002311931904003X

ВВЕДЕНИЕ

Технологии, основанные на применении низкотемпературной плазмы, находят широкое применение в разных отраслях техники и промышленности: нефтехимии, металлургии, материаловедении, микроэлектронике, медицине и продолжают активно развиваться. Применение методов нетермической активации химических реакций позволяет интенсивнее воздействовать на молекулы за счет возбуждения внутренних степеней свободы. Поэтому становится возможным протекание реакций, которые невозможно или затруднительно осуществить с использованием термических или термокаталитических методов [1]. Интерес исследователей к применению электрических разрядов для стимулирования химических реакций в жидких средах обусловлен высокой скоростью образования продуктов и большой эффективностью физико-химических процессов при протекании плазмохимических реакций. Большую скорость можно объяснить тем, что плазма создается в газовом пузыре внутри жидкости, поверхность которого находится вблизи высокотемпературной зоны [2]. За счет этого обеспечивается высокая скорость поступления молекул жидкости в мини-реактор, каковым является пузырь с плазмой. В результате интенсивного поступления молекул с поверхности жидкости в плазме возникают высокие концентрации активных частиц (радикалов, возбужденных атомов, заряженных частиц), участвующих в плазмохимических процессах.

В настоящее время для получения плазмы используются практически все типы электрических разрядов, в том числе и СВЧ разряды. Однако именно применение СВЧ разряда для проведения плазмохимических реакций в жидких средах является крайне мало исследованной темой. Еще менее исследованы механизмы трансформации жидких углеводородов. Основное количество публикаций по исследованию продуктов трансформации водных растворов органических соединений под действием диэлектрического барьерного разряда и разряда постоянного тока, имеет экологическую направленность [3-5]. Исследованию превращений жидких алканов посвяшено мало исследований. В числе описанных в литературе: гексан [6], гептан [7, 8], алканы н-С₅-С₈ и циклогексан [9], додекан [10]. В связи с этим представляется актуальным описание возможного механизма превращения н-гептана в СВЧ разряде.

РЕЗУЛЬТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты экспериментов, используемые в данной работе, были получены на установке с коаксиальным вводом СВЧ поля в реакционную камеру [11]. В результате воздействия разряда на н-гептан образуются твердые, жидкие и газообразные продукты. В твердых продуктах обнаружен аморфный углерод и поврежденный графен. В составе газовой фазы содержится около 98% во-

Время выхода, мин	Концентрация, %	Компонент
5.70	0.48	C ₁₀ H ₈
6.36	10.16	Нафталин (С ₁₀ Н ₈)
13.17	0.50	Бифенил (C ₁₂ H ₁₀)
14.03	0.40	$C_{12}H_{10}$
14.73	0.44	Аценафтен (C ₁₂ H ₁₀)
15.14	31.23	Аценафтилен (С ₁₂ Н ₈)
23.35	0.31	$C_{14}H_{10}$
24.67	1.31	$C_{14}H_{10}$
26.70	10.77	Фенантрен (С ₁₄ H ₁₀)
27.11	5.39	Антрацен (С ₁₄ Н ₁₀)
33.22	0.15	Фенилнафталин (С ₁₀ H ₇ -С ₆ H ₅)
33.56	15.47	Диоктилфталат (C ₆ H ₄ (COOC ₈ H ₁₇) ₂)
35.38	7.41	Флуорантен (С ₁₆ Н ₁₀)
36.13	3.60	Пирен (С ₁₆ Н ₁₀)
36.77	11.98	Дибензопентален (С ₁₆ Н ₁₀)
44.80	0.12	C ₁₈ H ₁₀
47.02	0.32	$C_{18}H_{12}$

Таблица 1. Результаты хромато-масс-спектроскопии осадка полученного выпариванием жидкой фазы после обработки н-гептана

дорода и ацетилен. Продукты жидкой фазы, определенные в результате проведения хроматомасс-спектрометрического анализа осадка, полученного выпариванием жидкой фазы, представлены в табл. 1.

Это по большей части би- и полиароматические соединения, которые, возможно, являются прекурсорами сажеобразования.

При воздействии СВЧ разряда на н-гептан, протекают две конкурирующие реакции – дегидрирование и расщепление (крекинг), примерно в равной степени:

$$\begin{split} C_7 H_{16} &\rightarrow C H_4 + 3 C_2 H_2 + 3 H_2, \\ C_7 H_{16} &\rightarrow C H_4 + 3 C_2 H_4. \end{split}$$

Механизм протекающей реакции расщепления — радикально-цепной, при этом связи в молекуле н-гептана разрываются гомолитически:

$$CH_3 \xrightarrow{\blacksquare} CH_3 \longrightarrow CH_3^{\bullet} + CH_3^{\bullet}$$

Место разрыва в молекуле определяется энергией диссоциации связи, причем при умеренной температуре разрыв происходит ближе к середине молекулы, т.е. по наиболее слабым связям:

Расщепление протекает через следующие стадии:

А. Зарождение цепи.

$$CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{2} - CH_{3} \longrightarrow CH_{3} - CH_{2} - CH_{2} + CH_{3} - CH_{2} - C$$

Б. Развитие цепи. Образовавшиеся радикалы с числом атомов углерода C₃ и более, мгновенно распадаются под действием разряда. Происходит гомолитический разрыв связи C–C и C–H, находящейся в β-положении по отношению к углероду, несущему неспаренный электрон.

$$CH_{3} \stackrel{\text{\tiny -}}{=} CH_{2} - CH_{2} \xrightarrow{} [CH_{3} - \dot{CH} - CH_{2}] + H^{*} \longrightarrow CH_{3} - CH = CH_{2} + H_{2}$$

$$CH_{3} + CH_{2} = CH_{2}$$

$$CH_{4} + CH_{4} \longrightarrow HC \equiv CH + 6H^{*}$$

$$CH_{2} = CH^{*} \longrightarrow HC \equiv CH + H^{*}$$

ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ том 53 № 4 2019

БОБКОВА и др.

Образование ацетилена возможно в двух случаях: при пиролизе метана и при дегидрировании винильного радикала, в обоих случаях идет отщепление водород-радикала.

В. Обрыв цепи. Концентрация радикалов в системе по мере протекания реакций расщепления увеличивается и возрастает вероятность их столкновения друг с другом. В результате в стадии обрыва цепи происходит накопление низкомолекулярных молекул-продуктов.

$$CH_3^{\circ} + H^{\circ} \longrightarrow CH_4$$

$$CH_2 = CH^{\circ} + H^{\circ} \longrightarrow CH_2 = CH_2$$

$$CH = CH^{\circ} \longrightarrow HC \equiv CH$$

Последовательное расщепление связей С–Н в молекуле н-гептана, находящейся в β-положении, приводит к образованию непредельных органических структур, которые вступают в реакцию циклизации. Практически все этапы рас-

щепления сопровождаются образованием водород-радикала, который в последующем образует молекулярный водород, доля которого в продуктах газовой фазы преобладает и составляет 93.5 об. %.



В продуктах плазмохимической конверсии н-гептана образуется много полиароматических углеводородов. Образование высокомолекулярных полиароматических соединений схоже с реакцией коксования, в которой под воздействием инициаторов образования радикалов происходит конденсация ароматических углеводородов. Предварительно из алифатической структуры происходит образование нафтенового цикла с последующим дегидрированием и образованием ароматической структуры.

Механизм образования полиароматических углеводородов основан на реакции поликонденсации протекающей по радикально-цепному механизму.



Расщепление С–Н связи в исходном гептане возможен у первичного атома, что приводит к образованию первичного карборадикала, с последующим расщеплением по β-С–С-связи и образованием низкомолекулярных радикалов C₄H[•]₉ и

ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ том 53 № 4 2019

 $C_{3}H_{7}^{*}$ (R1). Бутил $C_{4}H_{9}^{*}$ стабилизируется за счет дегидрирования по β -С–Н-связи с образованием бутадиена (R2). Одновременно бутил $C_{4}H_{9}^{*}$ подвергается расщеплению на этил-радикал $C_2H_5^{\cdot}$ и этил-бирадикал $C_2H_4^{\cdot}$, при отщеплении водород-радикала образуется этилен (R3).

$$CH_3 - CH_2 -$$

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 \xrightarrow{H_2} CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 \xrightarrow{H_2} CH_2 = CH - CH = CH_2$$
(R2)

$$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 \longrightarrow CH_3 - CH_2 + CH_2 - CH_2 \longrightarrow 2CH_2 = CH_2$$
 (R3)

Образующиеся в реакциях (R2) и (R3) бутадиен и этилен способны вступать в превращение по схеме диенового синтеза с образованием циклогексена. В тех же условия в циклогексене под действием СВЧ разряда происходит отщепление водорода по β-С–H-связи, что приводит к образованию ароматического углеводорода бензола (R4). Одновременно бутадиен и циклогексен в качестве диенофила образуют декалин, при последующем дегидрировании — нафталин (R5). Таким образом, происходит поликонденсация ароматических структур и образование β-фенилнафталина (R6).

$$\begin{array}{c} CH \\ HC \\ CH_{2} \end{array}^{CH_{2}} + \begin{array}{c} CH_{2} \\ CH_{2} \end{array}^{CH_{2}} \end{array}$$
(R5)

Реакцией диенового синтеза можно представить и получение бифенила, через промежуточные продукты 4-винилциклогексена и стирола (R7). Стирол, являясь также диенофилом, с бугадиеном продолжает диеновый синтез с получением циклогексен-3-илбензола, с последующим дегидрированием до бифенила (R8).

$$CH \xrightarrow{CH_{2}} HC \xrightarrow{-CH = CH_{2}} CH = CH_{2} \xrightarrow{-2H_{2}} CH = CH_{2}$$

$$(R7)$$

$$HC \xrightarrow{-CH} HC \xrightarrow{-CH} HC \xrightarrow{-2H_{2}} (R8)$$

По типу реакции поликонденсации образуется основная часть обнаруженных полиароматических структур: бициклических — нафталин, дифенил; трициклических — аценафтен, аценафтилен, фенантрен, антрацен.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представлена последовательная схема трансформации н-гептана под действием СВЧ разряда в продукты. Стоит отметить, что данная работа описывает первый цикл экспериментов по изучению воздействия СВЧ разряда на углеводороды, и в дальнейшем, опираясь на результаты этой работы, можно произвести поиск новых областей использования СВЧ разряда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Fridman A. // Plasma Chemistry. New York, Cambridge University Press, 2008.
- 2. Lebedev Y.A., Tatarinov A.V., Epstein I.L., Averin K.A // Plasma Chem. Plasma Process. 2016. V. 36. № 2. P. 535.
- 3. *Bobkova E.S., Rybkin V.V.* // Plasma Chem. Plasma Process. 2015. V. 35. № 1. P.133.
- 4. Бобкова Е.С., Борзова А.А., Шишкина А.И., Рыбкин В.В. // Химия высоких энергий. 2015. Т. 49. № 5. С. 419.
- Gushchin A.A., Grinevich V.I., Shulyk V.Y., Kvitkova E.Y., Rybkin V.V. // Plasma Chem. Plasma Process. 2018. V. 38. № 1. P. 123.
- 6. Föglein K.A., Babievskaya I., Szabó P.T., Szépvölygi J. // Plasma Chem. Plasma Process. 2003. V. 23. № 2. P. 233.
- 7. Лебедев А.Ю., Татаринов А.В., Эпштейн И.Л. // Прикладная физика. 2016. № 3. С. 11.
- Epstein I.L., Lebedev Y.A., Tatarinov A.V., Bilera I.V. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2018. V. 51. P. 214007.
- 9. *Кудряшов С.В.* // Превращения углеводородов различных классов в барьерном разряде / Дис. на соискание ученой степени докт. хим. наук. Томск. 2016.
- 10. Prantsidou M., Whitehead J.C. // Plasma Chem. Plasma Process. 2015. V. 35. № 1. P. 159.
- Лебедев А.Ю., Аверин К.А., Борисов Р.С., Гарифуллин А.Р., Бобкова Е.С., Куркин Т.С. // Химия высоких энергий. 2018. Т. 52. № 5. С. 306.
- Новоселов Ю.Н., Рыжов В.В., Суслов А.И. // Письма в Журнал технической физики. 1998. Т. 24. № 19. С. 40.
- Рябов В.Д. // Химия нефти и газа. Учебное пособие / Инфра-М, Форум. 2018. 335 с.